

ВЛИЯНИЕ γ -ОБЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА Cd_xHg_{1-x}Te (КРТ)

Э.И.ЗУЛЬФИГАРОВ, С.И.САФАРОВА, С.А.АЛИЕВ

Сектор РИ АН Азербайджана, Институт Физики АН Азербайджана
Баку-143, пр. Г.Джавида, 33.

Рассмотрено влияние γ -облучения на электрические и гальваномагнитные свойства КРТ. Установлено, что действие электронного и γ -облучения идентичны, отличие сводится лишь к степени действия. Показано, что облучение γ -квантами кристаллов КРТ приводит к возрастанию концентрации электронов. Полагается, что источником возникших электронов являются РД донорного типа на основе вакансий Te.

Исследование влияние ионизирующего излучения на электрические и фотоэлектрические свойства кристаллов КРТ представляет интерес с научной и практической стороны. Практическая значимость связана с применением кристаллов КРТ в качестве приемников ИК излучения. Особый интерес вызывает исследование их в бесщелевом и узкозонном состояниях.

В работах [1,2] рассмотрено влияние γ -облучения на электрические свойства кристаллов КРТ. Результаты в них противоречивы. В [1] указывается, что γ -облучения создают радиационные дефекты (РД) донорного типа, а в [2] заключается, что эти дефекты являются акцепторного типа.

Нам представляется, что такое противоречие следует из-за того, что результаты интерпретированы качественно, эксперимент проведен в узком температурном интервале, а гальваномагнитные свойства только при определенном значении Н.

Монокристаллические образцы КРТ, полученные промышленным путем обладали р-типом проводимости с концентрацией $p=2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ и $p=7,5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ соответственно для $x=0,15$ и $x=0,12$. Однако ввиду перекрытия зон в исследованном интервале Т осуществлялась смешанная проводимость.

Облучение γ -квантами ⁶⁰Со проводилось при комнатной температуре до $D=10^{10} \text{ рад}$. Образцы перед облучением подробно исследовались, во избежания геометрических эффектов контакты сохранялись. Измерения в слабых ($60 \pm 1000 \text{ Э}$) магнитных полях проводились в соленоиде Гельм-Гольца. Затем, для измерения при более высоких полях (до 22 кЭ), тот же кристалл вносился между полюсами другого электромагнита.

На рис.1,2 представлены зависимости коэффициента Холла от напряженности магнитного поля до и после облучения. Как видно, γ -облучение приводит к некоторому возрастанию

коэффициента Холла R во всем интервале исследованных Н, независимо от температуры измерения. При комнатных температурах возрастание R и ее зависимость от Н слабое. С понижением Т влияние облучения растет, особенно это хорошо проявляется при слабых полях. С облучением точка инверсии H_0 - знака R смещается в сторону высоких полей. На рис.1 для наглядности результаты по влиянию γ -облучения представлены в сопоставлении с влиянием на R электронного облучения, проведенного на идентичном образце (вырезанной рядом). Видно, что действие электронного облучения значительно сильнее, чем действие γ -облучения.

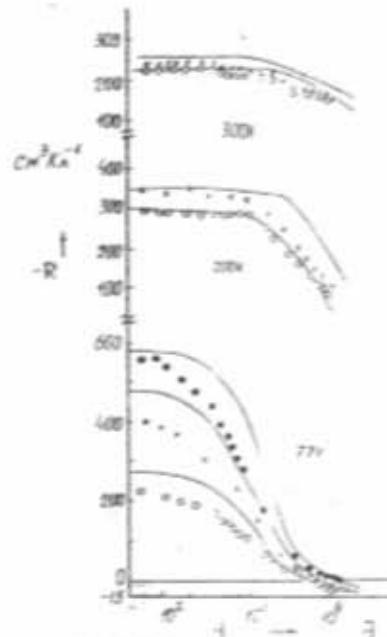


Рис.1. Полевые зависимости коэффициента Холла для образца Cd_{0,12}Hg_{0,88}Te до и после γ -облучения. 0-Д-0 ; x-Д=10¹⁰ рад.; ● - электронное облучение, $\Phi=5,6 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2}$.

При анализе результатов по исследованию влияния электронного облучения на кинетические явления в КРТ [3] указывалось на сложность количественного определения влия-

ния облучения на параметры носителей заряда. В ней предлагается опробованная методика расчета данных, сводящаяся к привлечению данных $R(H)$ в широком интервале H и коэффициента электропроводности. Так, на кривой $R(H)$ можно наблюдать две характерные области: "насыщение" в слабых и сильных полях и точка инверсии знака R описываемыми:

$$eR_{H \rightarrow 0} = \frac{p\beta^2 - n}{(p\beta + n)^2} \quad (1)$$

где $\beta = \frac{\mu_p}{\mu_n}$

В случае $p > n$ инверсия знака R_x происходит при значении $H_0 (p > n, \beta > 1)$:

$$H_0 = \frac{1}{\mu_p} \sqrt{\frac{n}{p}} \quad (2)$$

Согласно (2) смещение значения H_0 с облучением в область сильных полей может быть обусловленным как уменьшением величины μ_p и p , так и увеличением n . Поскольку в двухзонной модели влияние n на R_x наиболее существенно, то смещение H_0 на право (см. рис. 1, 2) указывает на возрастание концентрации электронов при облучении.

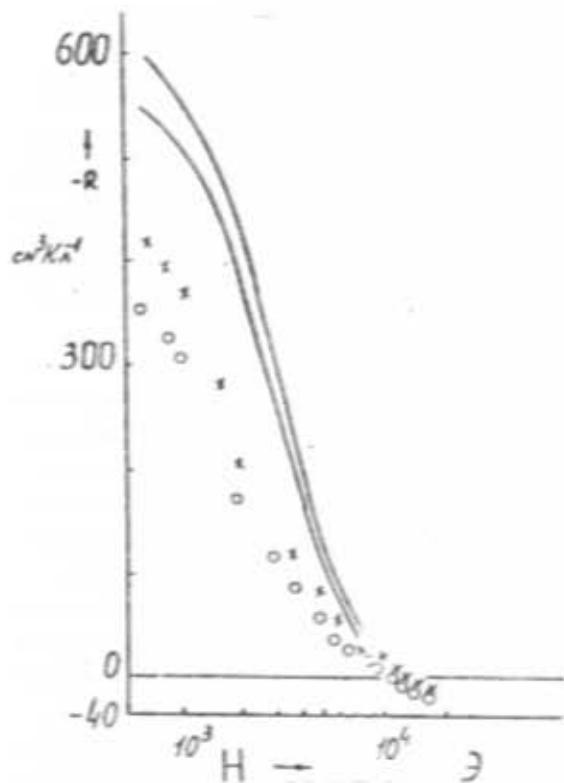


Рис. 2. Полевые зависимости коэффициента Холла для образца $Cd_{0.15}Hg_{0.85}Te$ до и после γ -облучения при $T=4.2$ К. 0-Д-0 ; • -Д- 10^{10} рад.

Поскольку в КРТ всегда выполняется условие $\beta > 1$, то область классически сильных полей для электронов ($r_p > 1$) является слабой для дырок ($r_p < 1$).

В области $H >> H_0$, но $r_p < 1$:

$$eR_x = \frac{1}{p - 2n} \quad (3)$$

а при $r_p > 1$

$$eR_{H \rightarrow \infty} = \frac{1}{p - n} \quad (4)$$

где $n = \mu H$ ($i=p,n$).

Проводимость в отсутствии магнитного поля имеет вид:

$$\sigma_0 = e(p\mu_p + p\mu_n) \quad (5)$$

Таким образом, с совместным решением уравнений (1-5) с использованием экспериментальных значений R_0 , R_x , H_0 , σ_0 позволили определить все четыре параметра носителей заряда: n , μ_n , p , μ_p до и после γ -облучения. Полученные результаты представлены в таблице 1 и на рис. 3. С целью проверки достоверности полученных результатов были сопоставлены данные о $R(H)$ с теоретическими кривыми, рассчитанными по формуле

$$eR(H) = \frac{\frac{p\mu_p^2}{1+r_p^2} - \frac{n\mu_n^2}{1+r_n^2}}{\left(\frac{p\mu_p}{1+r_p^2} - \frac{n\mu_n}{1+r_n^2}\right)^2 - \left(\frac{p\mu_p r_p}{1+r_p^2} - \frac{n\mu_n r_n}{1+r_n^2}\right)^2} \quad (6)$$

справедливой при произвольном H .

При $\beta \ll 1$ и не слишком большом значении p/n наблюдается сильная зависимость R от H . Результаты расчета представлены на рис. 1, 2 в виде сплошных линий. Хотя в некоторых областях имеет место расхождение кривых с экспериментом, тем не менее это можно считать удовлетворительным согласием, поскольку имеются и ряд других факторов влияющих на $R(H)$.

Прежде, чем перейти к обсуждению результатов влияния γ -облучения на параметры носителей заряда, необходимо проанализировать некоторых особенностей $n(T)$ в КРТ.

Из рис. 3 видно, что при низких температурах n слабо зависит от T , в интервале 20-50 К растет по закону $n \sim T^{3/2}$. Такая зависимость $n(T)$ находится в качественном согласии с моделью, предложенной [4] и развитой [5], согласно которой в бесспелевом состоянии в КРТ донорные уровни вырождены с дном зоны проводимости, а акцепторные расположены в зоне проводимости. Поскольку связанных состояний электронов на донорах не существует, то все доноры ионизированы начиная с очень низких температур ($T \ll 1$ К). Если уровень Ферми расположен ниже уровня акцепторов, который вырожден с зоной проводимости, то с возрастанием T свободные электроны захватываются акцепторами,

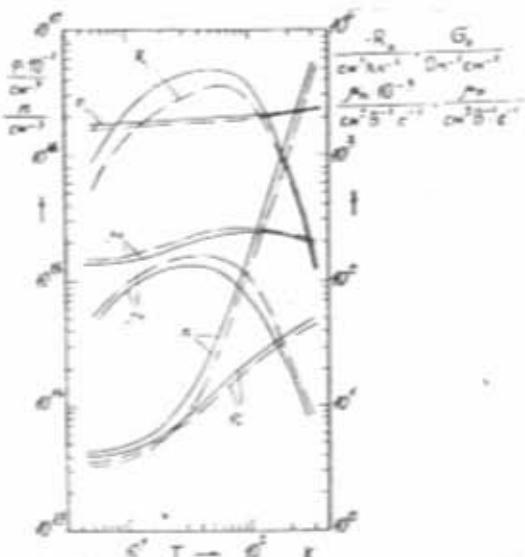


Рис.3. Температурные зависимости параметров носителей заряда в $\text{Cd}_{0.15}\text{Hg}_{0.85}\text{Te}$ до и после γ -облучения. Кривые: штрих-пунктирная - $D=0$; сплошная - $D=10^{16}$ рад.

в результате чего $n(T)$ в некотором интервале T должен проходить через минимум. При дальнейшем увеличении T n растет по закону $n \sim T^{3/2}$. После инверсии зон зависимость $n(T)$ переходит в экспоненциальную форму. В [6] было показано, что при $\Delta\epsilon \geq 0$ минимум на $n(T)$ может не наблюдаться. Как видно (рис.3) экспериментальные данные о $n(T)$ находятся в соответствии с предложенными моделями. Из данных следует, что γ -облучение приводит к небольшому увеличению n во всем интервале T .

Обращает на себя внимание тот факт, что дополнительная концентрация электронов, возникшая в результате γ -облучения от T зависит примерно также, как и концентрация электронов проводимости до облучения. Этот факт обсуждается в работе [3] при анализе результатов по влиянию электронного облучения на $n(T)$. Дело в том, что при облучении кристаллов КРТ концентрация наведенных электронов при относительно высоких температурах ($T \geq 200$ К) порядка $\sim 10^{10} \text{ см}^{-3}$. Казалось, что с повышением T они не должны исчезнуть, поскольку донорные примеси ионизированы при самых низких T и следовательно, концентрации электронов при $T \sim 4.2$ К до и после облучения должны сильно различаться. Однако, на эксперименте отношение концентрации электронов до и после облучения не меняется вплоть до 4,2 К. Этот факт в [3] объясняется тем, что в исходных образцах концентрация акцепторных примесей значительно (на несколько порядков) превышает концентрацию доноров. Это приводит к дополнительной локализации наведенных электронов на акцепторных состояниях, что косвенно подтверждается и отклонением расчетных кривых от экспериментальных результатов. Поскольку

действие электронного и γ -облучения отличается лишь количественно (см. рис.1) то это рассуждение можно отнести и к случаю γ -облучения.

Температурные зависимости подвижности позволяют утверждать, что в интервале 4,2-40 К носители заряда рассеиваются в основном на ионизированных примесях, а с повышением T сказывается и рассеяние на фонах. γ -облучение не изменяет характер рассеяния, оно лишь незначительно увеличивает концентрацию положительно заряженных ионов.

На первый взгляд парадоксальным является то, что с действием γ -облучения коэффициент Холла R_H , имеющий отрицательный знак, растет, а расчет показывает на возрастание концентрации электронов. Дело в том, что часто на основании данных R_H в слабых полях в смешанной или собственной области проводимости оценивают концентрацию высокоподвижных носителей заряда, приблизительно считая

$$R_H \approx \frac{A_r}{ep} \quad (7)$$

A_r - учитывает механизм рассеяния на п.

Однако, как было показано в [3] и в настоящей работе, совместное решение уравнений (1-5) показывает, что в бесщелевых и узкозонных полупроводниках с высокой подвижностью электронов и $p \gg n$ концентрацию электронов нельзя вычислять по формуле (7). Расчеты показывают, что несмотря на возрастание R с дозой облучения значение N_e , n_0 , R_H таковы, что истинная концентрация электронов при γ -облучении возрастает. Такая зависимость n и R_H объясняется тем, что в полуметалах и узкозонных полупроводниках, несмотря на малую концентрацию электронов, в слабых магнитных полях R показывает отрицательный знак, но вследствие влияния дырок на R_H , его величина не может достигнуть такого большого значения, которое определяло бы n . По мере возрастания концентрации n происходит увеличение R_H . Этот процесс происходит до тех пор, пока не удовлетворяется условие $p_{\text{м}} \approx p_{\text{р}}$. Поскольку подвижности носителей заряда не очень сильно изменяются, то условие $p_{\text{м}} \approx p_{\text{р}}$ достигается благодаря возрастанию n . Поэтому по мере увеличения n R_H возрастает, достигает определенного значения, затем с дальнейшим ростом n R_H начинает уменьшаться, т.е. с ростом n R_H должен проходить через максимум. Несмотря на все эти сложности многие авторы и сейчас прибегают таким грубым оценкам концентрации и подвижности носителей заряда. В обычных условиях (особенно в широкозонных полупроводниках) для оценки концентрации это не приводит к большой погрешности, однако в таких принципиальных случаях, когда необходимо по изменению R под действием облучения или ка-

ких-нибудь других внешний воздействий, делается заключение о РД, зонной структуре и др. физических параметрах необходимо расчитывать концентрации более корректно. Нам представляется, что расхождение выводов встречающееся в литературе о влиянии γ -облучения на кристаллы КРТ связаны именно подобной оценкой концентрации.

Отжиг образцов, произведенной при 300 К показал, что действие γ -облучения в течение 20-30 суток исчезает. При повышении температуры отжига время исчезнования РД сильно уменьшалось. Так при 400 К она становилась меньше одного часа. Полагаем, что источником наведенных электронов так же как и при электронном облучении, является РД донорного типа.

Таблица 1.

Параметры носителей заряда образцов $Cd_xHg_{1-x}Te$ ($x=0,12 \pm 0,15$), σ_0 ($\Omega^{-1} \text{ см}^{-2}$), R_s ($\text{см}^3 \text{ Кл}^{-1}$), $n \cdot 10^{14}$ (см^{-3}), $\mu_a \cdot 10^{-4}$ ($\text{см}^2 \cdot \text{В}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$), $p \cdot 10^{-17}$ (см^{-3}), μ_p ($\text{см}^2 \text{ В}^{-1} \text{ с}^{-1}$).

x	T, K	D, rad	H_0 , кЭ	σ_0	R_s	n	μ_a	p	μ_p
0,12	77	0	5,5	20	11	0,74	9,2	5,7	210
		10^{10}	6,5	14	12	0,78	8,0	5	185
		0	30	22,7	9	15,0	2,6	6,8	155
	200	10^{10}	36	20	11,5	17	2,0	5,5	140
		0	72	26,4	8	57	1,3	7,5	122
	300	10^{10}	78	28	8,5	60	1,3	7,0	121
0,15	4,2	0	11	-	40				
		10^{10}	11,5	-	38				
		0	12,6	-	37				
	20	10^{10}	15,0	-	34				
		0	19,5	-	32				
	77	10^{10}	24	-	32				
		0	90	-	31				
	200	10^{10}	95	-	31				

ЛИТЕРАТУРА

1. А.В.Горшков, Ф.К.Исаев, Ф.А.Зайтов. УФЖ, 1982, т.12, № 7, с.517-518.
2. А.В.Власенко, В.В.Горбунов, А.В.Любченко, УФЖ, 1984, т.29, № 3, с. 423-428.
3. S.A.Aliev, R.I.Salim-zade, E.I.Zulfigarov, T.G.Gadzhiev. S.Radiation Effects 1988, v.106, p.203-208.
4. C.T.Elliott, J.S.Spain. Sol. State Commun. 1970, v.8, № 24, p.2063-2066.
5. Б.Л.Гельмонт, М.И.Дьяканов. ЖЭТФ, 1972, т.62, № 2, с.713-723.
6. М.А.Мехтиев, В.А.Калина. Изв. АН Азерб.ССР, ФТМН, 1982, №2, с.68-72.

E.İ.ZÜLFİQAROV, S.İ.SAFAROVA, S.A.ƏLİYEV

Cd_xHg_{1-x}Te BƏRK MƏHLULLU KRİSTALLARIN ELEKTRİK VƏ QALVANOMAQNİT XASSƏLƏRİNƏ γ -ŞÜALARIN TƏ'SİRİ

KRT bərk mehlullu kristalların elektrik və qalvanomagnit xassələrinə γ -şüaların tə'siri baxılmışdır. Göstərilir ki, γ -şüaların tə'siri ilə KRT kristalında donor tipli defektler yaranır.

E.I.ZULFIGAROV, S.I.SAFAROVA, S.A.ALIEV

EFFECT OF γ -IRRADIATION ON ELECTRICAL AND GALVANOMAGNETIC PROPERTIES IN Cd_xHg_{1-x}Te

The effect of γ -irradiation on electrical and galvanomagnetic properties in Cd_xHg_{1-x}Te ($x=0,12 ; 0,15$) has been studied.

The results confirm the conclusion that under γ -irradiation of the Cd_xHg_{1-x}Te crystals the donor-type defects are formed.